This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

Title: Thin layer EL panel

JP-A 63-146398

Publication date: 1988-06-18

Japanese Patent Application No. 61-291522

Filed on December 9, 1986

Inventor(s): MIWA KAZUNORI (JP) Applicant(s):: NISSAN MOTOR (JP)

IPC Classification: H01J1/62 EC Classification: H05B33/22

Equivalents: US4877968 (1989-10-31)

US Application Number: US19870130191 19871208

	·	
Abstract		

The dielectric layers which sandwich the fluorescent layer therebetween are formed of amorphous SiYON or SiYAl ON. These layers exhibit improved adhesive characteristics and attenuate interlayer separation during production and under prolonged voltage impression.

⑩ 日本 国特 許 庁 (JP)

⑩特許出顧公開`

四公開特許公報(A)

昭63-146398

⑤Int_Cl.¹
H 05 B 33/22

識別記号

庁内整理番号 6744-3K 何公開 昭和63年(1988) 6月18日

N.

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

Ø発明の名称 | 薄膜ELパネル

②特 頭 昭61-291522

❷出 願 昭61(1986)12月9日

@発 明 者 三 輪 · 一 典

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社

内

⑪出 顋 人 日産自動車株式会社

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

20代 理 人 并理士 鈴木 弘男

男 組 書

1. 発明の名称

1

移膜ELパネル

2. 特許請求の範囲

透明基板上に強光体膜を設定体膜で挟持するように形成して成る薄膜をしパネルにおいて、 前記 誘電体膜を SiYON (シリコン・イットリウム・オキシナイトライド) または SiYA Q ON(シリコン・イットリウム・アルミニウム・オキシナイトライド) 膜で構成したことを特徴とする薄膜 E L パネル。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

木苑明は趙膜Eレパネルに関する。

(従来技術)

稿膜Eしパネルは部形軽量で表示が鮮明な自発 光楽子であり、大面積が容易に得られ、画像の線 躯化が容易にできるので高品位画像が実現できる など、多くの利点を有するため、今後表示装置に 益々広く利用される傾向がある。

このような従来の慈膜ELパネルにあっては、水や不純物が外部から侵入するのを防ぐため誘電体膜3や5にブロック効果の高い SiaNa膜を用いる必要があったが、 SiaNa膜は他の慈膜ELパネルを作製するプロセスの途中で種膜間で到離したり、完成後の薄膜

ELパネルに電圧を印加して長時間発光させると 意段間で剝離が起って発光表示ができなくなると いう問題があった。したがって従来は SiaNa膜中 にS102を混入させたSiON膜を誘電体膜に用いるこ とによって他の移膜との付着力を強くする試みが なされている(たとえば特別四52-12929 6)。しかしSiON膜はSiOaの混入率を増すと誘電 率が低下し、その結果超動電圧が上昇するため SiO2の混入事を余り増やすことができず、結果的 に十分な付着力を持たせるには至っていない。

本苑明は上記の点にかんがみてなされたもの で、薄膜ELパネルの薄膜間剝離を起さず製造上 の歩留りを向上することを目的とし、この目的 を連成するために、発光用溢光体膜を挟持する 誘電体膜として、誘電率が比較的高く且つ他の截 腹との付着力が強くしかも内部ストレスの小さな SiYON(シリコン・イットリウム・オキシナイトラ イド)膜またはSiYAlon(シリコン・イットリウ ム・アルミニウム・オキシナイトライド)腹を用

(発明の目的および構成)

処理(500℃前後)が必要である。次に作製プ ロセスの一部を示すが、その最終プロセスでの熱 処理がそれである.

> ガラス技板洗浄 前面透明電板蒸着 およびバターニング 第1請電体膜形成 **労光体膜形成** アニール500°C、1時間

従来例の構造では膜内の熱応力が高まる上に、 SiaNeと他の發膜との付着力が弱いために熱処理 によって層間剝離が生ずることがある。膜内の応 力のは

 $\sigma_f = (\alpha_f - \alpha_s) E_f \cdot \Delta T / (1 - v_f + \sigma_{in})$ で表わされる。ここでα:熟膨張係数、Ε:ヤン グ率、υ:ポアソン比、ΔT:薄膜形成時との温 废為

また狐字f、sは慈農と基板を表わしている。 σinは薄膜の形成時またはアニールによる体積変 化によって加えられる応力で真性応力と呼ばれ

いたものである。

(実施例)

以下水苑明を図面に基づいて説明する。

第1図は木発明による種膜ELパネルの一変施 例を示しており、ガラス基板1上には従来例と同 様に前面透明電極2を形成し、この上SiYON(シリ コン・イットリウム・オキシナイトライド) からなる第1諸電体膜フを形成する。 SiYON脱は SiaN4粉体とY20g粉体を混合して成型したター ゲットを用いたスパッタリングなどによって形成 することができる。この上には微量のMnを含む 2nS から成る蛍光体膜4と、第1器電体膜7と同 じ SiYON膜より成る第2誘電体膜8と、A2など から成る背面電板6とを順次積層する。前面透明 電板2と背面電板6をフォトリソグラフィ技術に より任意の形状にパターニングする点は第4図の 従来例と何じである。

ところで本発明による上記構造の薄膜ELパネ ルの作製に当っては、その作製過程で蛍光体膜4 の結晶性を向上させて発光輝度を上げるための熱

る.

次の表は各薄膜の熱膨張係数と弾性定数を示し たものである。

材料	热膨强係数	ヤング率		ずアソン比	話導率
	(10 ⁻⁶ /°C)				
2 n S	6.2	8		0.20	_
ガラス基板	5.0	8.9			_
(衛珪酸ガ	ラス)				
SiaNa	2.5~3	3 7		0.2	7
Y 2 0 3	8	~ 10	~	0.2	1 2
Sio	0.5	7.4		0.16	3.5
AlgOs	8.4	4 6	~	0.2	10

表から明らかなように、2nS とガラス板の熱膨 張係数は近いもののSiaN。はそれらの半分の値で あり、ヤング事が高いために殷内の応力が高まり やすい。また SiaNa膜は真性応力の強い膜として 知られており、さらに他の薄膜との付着力が弱い ために層間刻能を生じやすい。

ところで実験の結果SiaN4、Y20a、SiOs、Alao,

の4つの化合物は任意の割合で混ざり合った。特にルファス薄膜を形成できることが判った。特にSiaN。、YaOaの混合物薄膜はプロセス中の熱ストレスに対して非常に安定しており、層間剝離を生ずることがない。これはSiaN。とYaOaを認合合ことがから、これはSiaN。とYaOaを混合合ことが放成され、さらに膜中に酸化物を取り込むにとで付着が向上するためと考えられる。ことでは着が向上するためと考えられる。ことではないの、ガラス基板の無限張率に合わせて組成比を選ぶことができる。

また完成した確
膜ELパネルに電圧を印加して長時間発光させると
聴闘で剝離が発生して発光が不可能になることがある。この原因は次のように考えられる。外部から侵入した水分が電気化学反応により分解されてガスが発生し
薄膜間に著るする。このガスの圧力が
聴機間の付着を上回ったときに層間剝離が発生する。

第2回は加湿加温雰囲気(80℃,90%RH)、

もできる。

第3回は木発明による薄膜ELパネルの他の実施例を示す。

この実施例では第1の実施例で示した効果に加えて第3誘電体膜9によって両電板2,6間を扱れる電流が減少するため、稍吸電力が減少するとともに、パネルの寿命を長くすることができ

無封止状態で電圧を印加したときの時間と故障率 との関係を示したものである。別様部位は従来 例、太実施例とも蛍光体膜と第2誘電体膜との間 である。従来例として示した構造のパネルに比 べ、この実施例に示した構造のパネルでは剝離界 命が数10倍に伸びていることがわかる。これは 郊2誘電体膜5をSiYON 膜とすることによって当 光体膜4と第2詩電体膜5との間の付着力が向上 したためと考えられる。この場合SiとYの比率が Y/Si(モル比)>0.6となるとNaなどの不純 物や水に対するブロック性能が急激に低下するた めYとSiのモル比は0.01<Y/Si<0.6程 度がよい。さらにSiYON 膜に Al aOa を弱入さ せるとブロック性能を劣化させずに付着力を向 上させることができる。この場合ALのモル比 は0、1%から10%が適当である。このような 膜 (SiYAlon股) は SisNa物体とY20s物体と Al al al al 物体の混合物を挑結したターゲットを用 いたスパッタリングによって作成することができ る。SiYAQON膜は第1誘電体膜として用いること

ŏ.

(発明の効果)

以上説明したように、本発明おいては、 蛍 光体膜の少なくとも一方の面に SiYON 膜または SiYA 2 ON膜からなる誘電体膜を配置した構成とし たため、製造部図りが向上するとともに寿命が大 幅に伸びるという効果があり、蛍光体膜の両面を 同様の構成にすることでその両方の効果が得られる。

本発明の実施例のように基板および各種膜の彫 要係数をそろえ膜間の付着力を強化した種膜をし パネルでは第2調電体膜形成後に熟処理すること ができるため強光体膜、誘電体膜間の界面を安定 化することができ、発光特性の経時変化(いわゆ るエージング特性)のない糖膜をしパネルを作成 できる。また第1の実施例では背面電極蒸落時の 基板温度を高めることができるため背面電極の付 着力が向上し、剝離による故障を低減できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による慈腴ELパネルの第1の

特開昭63-146398(4)

実施例の断面構造図、第2図は木発明による薄膜 ELパネルの電圧印加時間に対する故障率を従来 例と比較して示すグラフ、第3図は木発明による 減膜ELパネルの他の実施例の断面構造図、第4 図は従来の薄膜ELパネルの一例の断面構造図で ある。

1 ··· ガラス、2 ··· 前面透明電極、3、5 ··· 制電体膜、6 ··· 背面電極、7、8 ··· 誘電体膜、9 ··· 第3 誘電体膜

特許出願人 日產自動車株式会社 代理人 弁理士 鈴 木 弘 男







